

分離技術会年会2017時間割(暫定版)

会場枠		講演会場A	講演会場B	ポスター会場	ギャラリー	総会会場	懇親会会場	技術賞会場
		A館4階 A401	A館4階 A402	A館4階 A416/A417		メディアホール	食堂館	A312
5/26 (金)	9:00~11:00	口頭発表 <S1>	口頭発表 <S2>	ポスター発表 <S8>	9:00~16:00 企業展示会・ 大学教官と企業 との懇談会			
	11:00~13:00	口頭発表 <S4>	口頭発表 <S8>	ポスター発表 <S5, S7>				
	13:00~14:00	昼休み				昼休み		
	14:00~16:00	口頭発表 <S3>	口頭発表 <S6>	ポスター発表 <S1, S2, S4>				
	16:15~16:45					特別講演会		
	16:50~17:30					総会		
	17:35~18:05					記念講演		
	18:15~19:45						懇親会	
5/27 (土)	9:00~9:30							
	9:30~11:30	口頭発表 <S5>		ポスター発表 <S3, S6>	9:00~15:00 企業展示会・ 大学教官と企業 との懇談会			技術賞記念講演
	11:30~12:00	昼休み				昼休み		
	12:00~17:00	12:30~15:30 オープン イノベーション 講演	口頭発表<S7> 13:00~15:00	15:45~16:15 学生賞等表彰式				
	17:15~17:45							

No. セッション名

- S1 相平衡・物性・分析技術
- S2 蒸留・ガス吸収・シミュレーション
- S3 吸着
- S4 抽出・超臨界抽出
- S5 晶析
- S6 流体固体分離
- S7 膜分離・膜全般
- S8 材料・プロセス化学・バイオ

最終的なプログラム編成によってセッションの開始時刻・終了時刻は前後することがあります